



Input / Output Devices

「青色LEDに追いつけ」 京大らが高効率の緑色LED実現へ

緑色に発光するGaN系LED（発光ダイオード）は、赤色LEDや青色LEDに比べて、明るさを決める特性値である外部量子効率が低い。例えば青色LEDの外部量子効率は50%を超えるが、緑色LEDは20%を超える程度にすぎない。これが液晶バックライトやLEDディスプレイなどの用途で問題になっている。緑色LEDの明るさが低いため、赤色と青色のLEDの性能を十分に生かせないので。

今回、京都大学と日亜化学工業は共同で、この問題を解決する可能性を秘めた技術を開発した。GaN基板の半極性面上に緑色LEDを作成する技術である（図1）。半極性面を利用することで、外部量子効率の低下の原因となる内部電界を極めて小さくすることに成功した。京都大学で助教授を務める川上養一氏は、「順方向電流が20mAのときの外部量子効率は4.1%である。この値は、これまで報告のあった半極性面に作り込んだ緑色LEDに比べると極めて高い。実用レベルに近づいた」と主張する。

4.1%は決して高い数字ではない。ただし今回試作した緑色LEDには、光の取り出し効率を高める工夫を盛り込んでいない。今後この工夫を盛り込めば、現行の緑色LEDの外部量子効率を上回ることができる可能性がある。

内部電界の低い面方位利用

開発した高効率化技術について説明しよう。現在実用化されている緑色のGaN系LEDはサファイア基板やSiC基板を採用している。いずれも、極性が存在す

る面方位である(0001)面(いわゆるC面)を使う。ここにGaN層をエピタキシャル成長させると、その層の内部に分極が生じる。ただしGaN結晶では、分極は打ち消し合って均衡が保たれているため内部電界は発生しない。

ところが、InGaN結晶ではInによる格子不整合が生じ、結晶が歪む。「この歪みによって均衡が崩れ、強い内部電界(ピエゾ電界)が発生する」(同氏)。このピエゾ電界が原因でInGaN層のエネルギー・バンドが傾斜し、注入された電子と正孔が引き離される。従って電子と正孔の再結合確率が低下する。「緑色LEDでは、この問題が顕著になる。近紫外LEDや青色LEDよりも長い波長で発光させるため、Inの添加量が多いからだ。ピエゾ電界の強度は数MV/cmに達する」(京都大学で講師を務める船戸充氏)。

この問題を解決するために、無極性面(C面に対して90度傾いた面)や半極性面(C面に対して0~90度傾いた面)に緑色LEDを作り込む研究が盛んに行われている。文字通り、無極性面には極性がないため分極は起こらない。半極性面では、ある面方位で結晶を成長させればピエゾ電界が消失することが分かっている。しかし、これまでこれらに良質なGaN結晶を成長させることができない。高い効率は得られていなかった。

川上氏らは、HVPE(ハイドライド気相成長)法で作成したGaN基板を採用し、半極性面である(1122)面を切り出した。この面方位はC面に対して56

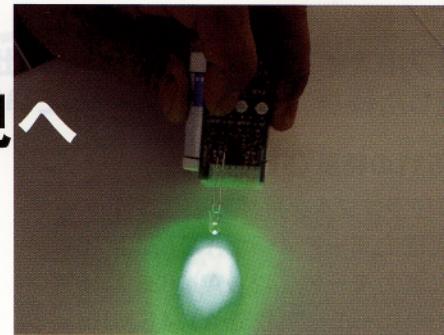


図1 開発した緑色LED

順方向電流が20mAのときの発光波長は530nm、発光出力は1.91mAである。なお、GaN基板は古河機械金属から購入した。

度傾いている。同氏らはこの面ではピエゾ電界が非常に小さくなることを発見した。さらに、この面に良質な結晶をエピタキシャル成長させる手法を編み出した。「GaN層の具体的な成膜法は明かせないが、結晶の品質は高い」(同氏)。この結果、4.1%という外部量子効率を実現した。

半極性面に作り込んだLEDには外部量子効率が高いくことのほかに、偏光が発生するという特徴がある。C面に作成したLEDから放出される光は無偏光である。「C面は原子が対称に並んでいる。一方、半極性面では非対称である。このため偏光が発生する。今回採用した(1122)面における偏光比(最も光が強い偏光角と最も光が弱い偏光角における発光強度の比)は、4対1である」(同氏)。

同氏は、偏光が発生するという特徴を液晶バックライトに利用しようと考えている。通常、液晶パネルでは偏光板を使って偏光を作り出しているが、光の損失が発生してしまう。一方、偏光が発生するLEDを使えば、この損失を低減できる。「開発した緑色LEDをバックライトに適用すれば、理論的には従来のLEDを使う場合に比べて、消費電力を約50%削減できる」(同氏)。(高尾裕樹)